#### STATEMENT OF RELEVANCY

1. Japanese Unexamined Utility Model Publication (JIKKAI) No. 63-20448

Publication Date: February 10, 1988

Application No.: 61-114964 Filing Date: July 25, 1986

Japanese Unexamined Utility Model Publication (JIKKAI) No. 63-20448 discloses a heat spreader which is interposed between a semiconductor device such as IC and a substrate on which the semiconductor device is mounted. The heat spreader comprises a Cu or Cu alloy material and an invar material which has lower thermal expansion coefficient than the Cu or Cu alloy material, and the invar material is coated with Cu or Cu alloy material.

## ⑲ 日本 国特 許 庁 (JP)

①実用新案出酶公開

## ② 公開実用新案公報(U)

昭63-20448

@[nt\_Cl\_\*

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和63年(1988)2月10日

H 01 L 23/36

D-6835-5F M-6835-5F

審査請求 未請求 (全1頁)

図考案の名称

ヒートスプレッダ

❷実 顧 昭61-114964

❷出 願 昭61(1986)7月25日

四考 案 者 白 井

秀明 兵庫県伊

兵庫県伊丹市池尻4丁目3番地 三菱電線工業株式会社伊

丹製作所内

⑩考案者 石 榰

博

兵庫県尼崎市東向島西之町8番地 三菱電線工業株式会社

内

②出願人 三菱電線工業株式会社

砂代 理 人 弁理士 河野 登夫

兵庫県尼崎市東向島西之町8番地

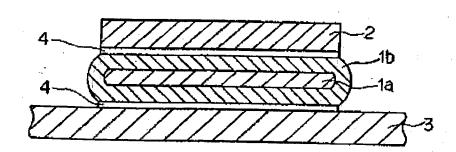
#### 動実用新業登録請求の範囲

- I 頻又は銅合金材料にてそれよりも熱膨張係数が小さい材料を囲機してあることを特徴とするヒートスプレッダ。
- 2 前記熱膨張係数が小さい材料がインパー材で

ある実用新案登録請求の範囲第1項記載のヒー トスプレッダ。

#### 図面の簡単な説明

図面は本考案の実施例を示す断面図である。 1 a ······内部材、1 b ······外部材。



### 明 細 書

- 1. 考案の名称 ヒートスプレッグ
- 2. 実用新案登録請求の範囲
  - 1. 銅又は銅合金材料にてそれよりも熱膨張係 数が小さい材料を囲繞してあることを特徴と するヒートスプレッダ。
  - 2. 前記熱膨張係数が小さい材料がインバー材である実用新案登録請求の範囲第1項記載のヒートスプレッダ。
- 3. 考案の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本考案は、10等の半導体素子とこれを装着する 基板との間に介装するヒートスプレッグに関する。 (従来技術)

半導体素子とこれを装着する基板との間にほヒートスプレッグが介装されている。ヒートスプレッグが介装されている。ヒートスプレッグは、半導体素子が作動時に発生した熱を基板側へ伝達させるものであり、熱伝導性に優れる網材料が使用されている。このヒートスプレッグは正方形状のものが一般的であり、その寸法として

: 35 494

# 公開実用 昭和63-20448

は厚みが0.3~2.0 mm、一辺の長さが3~20 mmのものが通常使用されており、特に厚みが0.8~1.5 mm、一辺の長さが10 mm 程度のものが多用されている。

#### (考案が解決しようとする問題点)

. ..

しかしながら、網材料製のヒートスプレッグはシリコン製の半導体素子の寸法が大きい程、いため、使用する半導体素子の寸法が大きい程、半導体素子とヒートスプレッグとの間の熱膨張係数の発による相互の引張り、圧縮作用により施力の半導体素子が破壊されるという問題点があった。なお、この問題点の解決は半導体素子の線形の発展の解決は半導体素子の線形を対して使用することによりではよりではなるが、Moをヒートスプレッグとして使用することにより可能になるが、Moをヒートスプレッグとして使用した場合にはその特性により基板への熱伝導性が悪化する。

本考案は斯かる事情に鑑みてなされたものであ り、熱影張係数が半導体業子のそれに近く、また

495.

熱伝導性に優れたヒートスプレッダを提供することを目的とする。

## (問題点を解決するための手段)

本考案は熱伝導性がよい銅又は銅合金材料と、 熱膨張係数が小さい材料、例えばインバー材とを 組合せた構成とする。

即ち、本考案に係るヒートスプレッタは、銅又は網合金材料にてそれよりも熱膨吸係数が小さい 材料を囲続してあることを特徴とする。

#### (作用)

本考案にあっては、熱膨張係数が小さい材料によりヒートスプレッダ金体の熱膨張係数が半導体 素子のそれに近くなり、また銅又は鋼合金材料により熱伝導性が確保される。

#### (実施例)

以下本考案を図面に基づき具体的に説明する。 図面は本考案の実施例を示す断面図であり、本考 室に係るヒートスプレッダ(以下本案品という) は半連体素子2と基板3との間にハンダイ、4付 けされている。本案品は板状のインバー(36%Ni-

496

## 公開実用 昭和63-20448



Fe) 材からなる内部材1aの周面に鋼材料からなる 外部材1bが被着されている2重構造であり、例え ば断面丸のインバー材を鋼メッキしてこれを平板 に圧延し、その平板よりその長手方向に所定長さ で切断して製造される。

断かる本案品は、線整張係数が1.2 ×10 \*\* / deg (20 ℃) である内部材1aを、線膨張係数が17×10 \*\* / dog(20 ℃) である外部材1bにて囲殺した2重構造であるので、半導体素子2にて発生した熱は本案品を介して基板3へ伝達され、放出される。また、その熱が本案品に伝達しても、内部材1aが影張により外部材1bの膨張が外部材1bの線形張係数(17×10 \*\* / deg(20 ℃))よりも小さくなる。これによっても同効能が得られる。

内部材1aの厚みと外部材1bの肉厚とは、熱伝導性が思い方の内部材1aのそれと実効線膨張係数と

に応じた比に定めるのがよく、例えば全厚が1mm程度で内部材1aの原みと外部材1bの肉原とが同一のものがよい。この場合の実効線膨張係数は11×10<sup>-4</sup>/deg(20 t)程度となる。また、内部材1aの厚みを外部材1bの肉厚に対して厚くした場合には、熱伝媒性が悪くなるが、本案品の実効線膨張係数を半導体素子2の線膨張係数に近付け得る。

また、内部材1nの周面に外部材1bを開線してあるので、本案品は半導体素子2及び基板3へのハンダ付け性は良好であり、更に外部材1bの上にAg, Au, Ni 等を付着せしめた場合にはハンダ付け性を更に改良でき、または鋼材料からなる外部材の酸化を保護できる。

なお、上記実施例では内部付を鋼材料からなる 外部材にて囲繞しているが、本著窓はこれに限ら ず鋼合金材料にて囲繞するようにしてもよい。

また、本考案は内部材としてはインバー材に限 らず網又は制合金材料よりも熱彫張係数が小さい 材料、例えばステンレス鋼材等を内部材とし、こ れを網又は銅材料にて囲繞したものとしてもよい。

498

# 公開実用 昭和63-20448



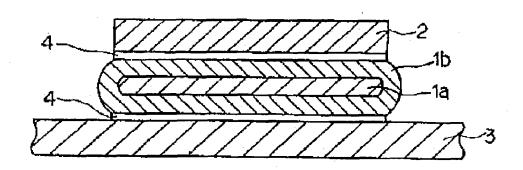
## (効果)

以上詳述した如く本考案は、銅又は銅合金材料にてインバー材等の熱膨緩係数の小さい材料を囲 続しているので高熱伝導性を確保でき、またその 実効熱膨張係数が従来の銅を使用したヒートスプ レッグの熱膨脹係数よりも小さくなり、半導体素 子のそれに近くなるので、半導体素子を破壊する ことがない優れた効果を奏する。

### 4. 図面の簡単な説明

図面は本考案の実施例を示す断面図である。 1a…内部材 1b…外部材

寒川新案登録出願人 三菱電線工業株式会社 代理人 弁理士 河 野 登 夫



500

與朋新案登録出願人 三菱電線工業株式会社 代理人 并理士 河 野 登 夫